

半 导 体 学 报

第 3 卷 第 5 期 1982 年 9 月

目 录

- 低压硅外延生长的热力学研究.....徐宝琨 赵慕愚 (343)
- 低压化学汽相淀积氮化硅膜的成份和抗氧化能力的测定.....曹友琦 (351)
- 关于砷化镓自生长氧化膜的研究.....刘弘度 陈媿兮 冯哲川 (359)
- (AlGa)As/GaAs DH 激光器低温负阻的研究.....
.....王守武 顾纯学 王仲明 庄婉如 杨培生 (366)
- 一种新的 CMOS 负阻器件易明铤 (376)
- GaAs 中速度过冲特性的分析冯育坤 (385)
- 场控 P-N 结击穿特性刘玉书 (395)
- 高频 C-V 方法测量埋沟电荷耦合器件的沟道电势.....
.....崔成烈 傅志煌 吴瑞华 (404)

研 究 简 报

- 用光谱法研究砷离子注入硅的退火.....林树汉 莫 党 (410)
- 硅单晶漩涡缺陷的铜缀饰腐蚀显示.....
.....宗祥福 陈 一 曹厚钧 顾孝义 郑家芝 (413)